EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

61210627

PUBLICATION DATE

18-09-86

APPLICATION DATE

15-03-85

APPLICATION NUMBER

60050606

APPLICANT: CANON INC;

INVENTOR: OOTA MASAKATSU;

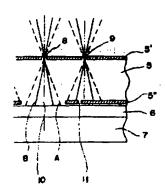
INT.CL.

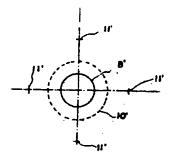
H01L 21/30 G03F 9/00

TITLE

PINHOLE PLATE FOR MEASURING

EFFECTIVE LIGHT SOURCE





ABSTRACT :

PURPOSE: To enable size, shape and position of an injecting pupil to be measured simply and with high accuracy by a method wherein an optical transmission section lager than a pupil image by a pinhole and a light shielding layer possessing conforming position pattern in a luminous flux passing through another pinhole are provided.

CONSTITUTION: Incident max. luminous flux injecting to pinholes 8, 9 and illuminating luminous flux form a pupil image A effective light source image B on a light shielding layer 5". As a pinhole 10 larger than the pupil image A and a reference mark 11 exist is the light shielding layer 5", the pupil image A by the incident max. luminous flux, the effective light source image B and a reference mark image 11' are formed to a photosensitive layer. When the pupil and the effective light source are baked, the relationchip of relative position between the effective light source and the pupil and area ratio are detected, if the relationship of relative position between the reference pattern image and the pupil, and the relationship of relative position beween the reference pattern image and the effective light source image are measured, because they use the same reference. Thereby, size, and the position of the injection pupil can be measured simply and with high accuracy.

COPYRIGHT: (C)1986,JPO&Japio

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

[®] 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61-210627

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)9月18日

H 01 L 21/30 G 03 F 9/00

Z-7376-5F 7124-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

❷発明の名称

有効光源測定用ピンホール板

②特 願 昭60-50606

20出 願 昭60(1985) 3月15日

砂発明者 太田

正克

川崎市中原区今井上町53番地 キャノン株式会社小杉事業

所内

⑪出 顋 人 キャノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

四代 理 人 弁理士 伊東 辰雄

外1名

99 #6 ee

1. 発明の名称

有効光源測定用ピンホール板

2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

[発明の属する分野]

本発明は、照明光学系により照明された所望のパターンを有するマスクの像を結像光学系により形成する役影結像光学系において、照明光学系により作られる有効光源の、結像光学系の射出睫に対する位置、大きさ、形状を測定するためのピン

ホール板に関する。

〔従来の技術の説明〕

近年では、、ののにやりのでは、、ののにやりのでは、、ののにやりのでは、、ののにやりのでは、、ののにやりのでは、、ののにやりのでは、、ののにやりのでは、、ののにやりのでは、、ののにやりのでは、、ののにやりのでは、、ののにやりのでは、、ののにやりのでは、、ののにやりのでは、、ののにやりのでは、、ののにやりのでは、、ののにやりのでは、、ののにやりのでは、、ののにやりのでは、、ののには、、ののにやりのでは、、ののにやりのでは、、ののには、、ののには、、ののには、、ののでは、、ののには、、ののでは、、ののには、ののに

従来、この有効光限と投影光学系の縁の測定は、 マスク面またはウェハ面にピンホール板を配置し、 ウェハ面からデフォーカスした位置に感光紙を習 き、曝光紙に形成された投影光学系の射出瞳と有 効光嚢を同時に焼き付ける方法により行なってい た。

この方法の場合、投影光学系の射出をを対さきの光の強度差が大きいため、射出性の形を焼き付けようとすると、有効光源の形状が不鮮明になる。一方、有効光源の形状が外鮮明になると、射出しが発光不足で焼けられない。すなわち、従来より行なわれているような射出を対する方法では、射出性と有効光流の形状が不鮮明となった。

[発明の目的]

本発明は、照明系により形成された有効光脈と 投影光学系の射出睫の大きさ、形状、位置を臨便 に、しかも高い精度で測定することを目的とする。 [実施例の説明]

第1回は、本発明の一実施例に係る投影端光装 置の構成を示す。同図において、1は照明系のコ

- 3 -

である。ゆえに以後、有効光澈といえば、 a′. b′, c′を示し、慢と言えば a. b. cを示す ことにする。

第2図は、照明光学系の有効光度と投影光学系の種を示す。周図において、Aは第1図の患光層6に投影される時の像、Bは同じく感光図に投影される有効光源の像である。

第3 図は、ピンホール板 5 (第1 図) の上面側のピンホール8, 9 の配置、第4 図はピンホール板 5 の下面側のパターン10, 11の配置を示す。図において、ピンホール板 5 の上面、下面とも 5 個のピンホール8。9またはパターン10, 11が一組で、五組が形成されている。ここで、互いに 精り合うピンホールは、対応する機の像が重ならない距離だけ 動れている。

第5 図は、第1 図におけるピンホール板 5 、感 光 簡 6 および 基 板 7 の部分を拡大した断面図である。8 . 9 はピンホール、5′ . 5″ はピンホール板 5 の両面に形成された遮光離、10はピンホール板 5 の下面に配別されたピンホールであり感光

照明光学系の有効光源と投影光学系の優との関係を論ずる場合は、前記の照明光束と入射線大光束との関係に置き換えて論ずることができる。すなわち、

有効光源の大きさ(σ)

- 照明光束径/入射稳大光束径
- 有効光源と瞳の偏心
 - = 照明光束の光強度での鎖心と入射最大光束 の鎖心とのズレ

- 4 -

図上の機Aよりも大きくなっている。11は同じく ピンホール板5の下面に配置された基準マークである。

第6図は、感光圏に焼付けられた有効光線の像 B'を示し、11'は基準マークの像、10'はピンホール10の像で、通常10'は観察できない。

第7 図は、同じく感光層に焼付けられた種の像 A′を示し、10′、11′は第6 図と同じものであ ス

に基準マークが焼付けられるので、基準マークと 有効光源の相対位置および基準マークと射出腫の 相対位置を測定することにより、有効光源と射出 腫の相対位置を知ることができる。

以下、第5 図~第7 図にしたがい 勘定原理を述べる。

- 7 -

睫を示す倒、

第3回はピンホール板の上面側のパターン配置 図、

第4図はピンホール板の下面側のパターン配置 ®.

第5図は第1図のピンホール板5、感光圏6および基板7の部分の拡大断面図、

第6 図は感光層に焼付けられた有効光源像の図、 第7 図は感光層に焼付けられた瞳の図である。

A: 投影光学系の瞳の像、B: 照明光学系の有効 光線の像、5: ピンホール板、6: 感光谱、7: 基板、8, 9, 10: ピンホール、11: 基準マーク。

> 特許出願人 キャノン株式会社 代理人 弁理士 伊東辰雄 代理人 弁理士 伊東近雄

および担准パターンの像と有効光酸の像の相対位置関係を測定することにより、間接的に、有効光酸と瞳の相対位置関係および面積比を知ることができる。

[実施例の変形例]

上記実施例では感光材としてホトレジストを用いているが、代わりに電気的な光センサーを用いてもよい。例えば、ラティチュードの大きい2次元CCDを用いれば、投影光学系の腫と照明系の有効光源の相対位置、大きさ等は、拡散板を挿入することなしにリアルタイムで測定することが可能である。

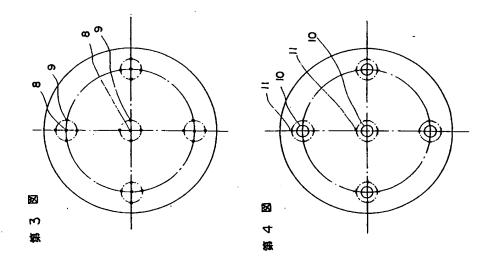
〔発明の効果〕

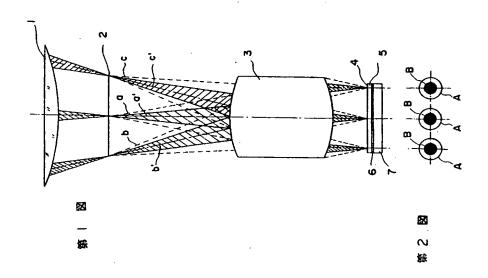
以上のように本発明のピンホール板によれば、 照明系により形成された有効光源と、投影光学系 の射出種の大きさ、形状、位置を簡便に、しかも 高い精度で測定することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図はプロジェクション方式の光学的原理図、 第2図は照明光学系の有効光源と投影光学系の

- 8 -





第.5 図

